



## 聚四氟乙烯大面积漫反射参考板及其制造方法

文献类型: 专利

.....

**作者** 张黎明<sup>1</sup>; 韩慧达<sup>1</sup>

**发表日期** 2009

**专利国别** 中国

**专利号** 101614588

**专利类型** 发明

**权利人** 中国科学院安徽光学精密机械研究所

**公开日期** 2013-01-10

**申请日期** 2009

**专利申请号** 200910144165.5

**源URL** [<http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/9704>]

**专题** 合肥物质科学研究院\_中科院安徽光学精密机械研究所

**推荐引用方式** 张黎明,韩慧达. 聚四氟乙烯大面积漫反射参考板及其制造方法, 聚四氟乙烯大面积漫反射参考板及其制造方法, 聚四氟乙烯大面积漫反射参考板及其制造方法, 聚四氟乙烯大面积漫反射参考板及其制造方法, 聚四氟乙烯大面积漫反射参考板及其制造方法, 聚四氟乙烯大面积漫反射参考板及其制造方法, 聚四氟乙烯大面积漫反射参考板及其制造方法, 聚四氟乙烯大面积漫反射参考板及其制造方法, 聚四氟乙烯大面积漫反射参考板及其制造方法, 聚四氟乙烯大面积漫反射参考板及其制造方法. 101614588. 2009-01-01.

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
277	91	0

### 其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

